PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

ZAMAMOTO OSAKA

11-084634

(43)Date of publication of application: 26.03.1999

(51)IntCl.

GO3F 7/00

GO3F 7/20

803F 7/38

(21)Application number: 09-247206

(71)Applicant: ASAHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

11.09.1997

(72)Inventor: KAWATSUJI SHINICHI

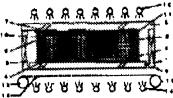
WATANABE MITSUHIRO

(54) PRODUCTION OF PHOTOSENSITIVE RESIN PLATE AND DEVICE

(57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily make a plate with a small printing plate gain in an image of fine dots and lines or white voids by using a means to decrease the intensity of a main exposure light source by half or more to expose.

SOLUTION: A transparent substrate 2 is mounted on spacers 8, 9 arranged to determine the thickness of a photosensitive resin plate. Back exposure (masking exposure) is carried out by irradiation of active rays through the transparent substrate 2 to form the base of a relief part. Then relief exposure is carried out by irradiation of active rays through a negative film 3 and a transparent substrate 1 to form the relief part of the image 12. In the relief exposure process, an attenuator screen 12 which reduces the intensity of active rays by ≥50% is disposed between the light source of relief exposure and the transparent substrate 1. Then the masking film 7 is removed, and back exposure is carried out through the transparent substrate 2 to fix the formed relief part and a base film 5. The reduction rate of the light source for relief exposure is usually controlled to 50 to 80%, preferably 55 to 70%.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号

特辦平11-84634

(43)公開日 平成11年(1999)3月28日

(51)IntCL*		機別配号	PΙ		
GOSF	7/00	502	G03F	7/00	502
	7/20	511		7/20	511
	7/38	501		7/38	5 O 1

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

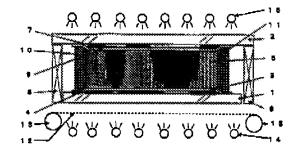
(21)出職番号	特顯平9-247206	(71) 出顧人	000000033 旭化成工 类株式会社		
(22) 出震日	平成9年(1997)9月11日	大阪府大阪市北区堂島試1丁目2番6号			
		(72)発明者	川辻 真一		
			静岡県富士市献島 2 番地の 1	旭化成工業	
			株式会社内		
		(72)発明者	装 辺 光広		
			静岡県富士市鮫島2番地の1	組化成工業	
			株式会社内		

(54) 【発明の名称】 曝光性樹脂版製造方法と装置

(57)【要約】

【課題】 高度な版面画像再現性を有する感光性樹脂版を得る。

【解決手段】 感光性樹脂版の製造方法において、主露 光光源強度を50%以上減光するための手段を用いて露 光する。



(2)

特開平11-84634

【特許請求の範囲】

【請求項1】 主露光光源強度を50%以上滅光するた めの手段を用いて露光することを特徴とする感光性樹脂 版の製造方法。

4 mw/cm^{*}以上の主露光光源強度を 【請求項2】 有する感光性樹脂版製版装置において、主露光光源強度 を50%以上減光するための手段を設けたことを特徴と する感光性樹脂版製版装置。

【発明の詳細な説明】

[0000]

【発明の属する技術分野】本発明はダンボール印刷、フ ィルム印刷、シール・ラベル印刷のような凸版印刷用感 光性樹脂版の製版方法及び装置に関わるものであり、特 に感光性樹脂版の画像再現性を改良するための製版方法 及び装置に関わるものである。

[0002]

【従来の技術】一般に、この液状感光性樹脂を用いて印 **刷版を製造するには、先ず図2に示すように、下部透明** 基版1の上にネガフィルム3及びカバーフィルム4を真 ンパケット等により感光性樹脂層 5 を積層し、これにベ ースフィルム6とマスキングフィルム7を重ねる。その 後、感光性樹脂版の厚みを決めるためにセットされたス ペーサー8、9の上に置かれた上部透明基板2を選して 活性光を照射してレリーフ部分の基部を形成させるため のマスキング露光を行い、次にレリーフ部分の画像を形 成させるために下部透明基板1側からネガフィルム3を 介して活性光を照射してレリーフ露光を行なった後、マ スキングフィルム7を取り除いて、形成されたレリーフ 部をベースフィルム6に安定的に固定させるためのバッ 30 ク露光を上部透明基板 2 側から行なう。

【0003】この他に、最後のバック露光を行なわない 製版方法も時には用いられる。また、このような製版方 法において、近年では生産性を向上するために高い光源 強度の光源が多く用いられる傾向にある。次に、適当な 洗剤で未硬化部分を洗い出して現像し、後露光及び乾燥 処理を施せば、印刷版が得られる。

【0004】または、マスキングフィルムを使用しない で、下部透明基板1の上にネガフィルム3及びカバーフ イルム4を密着して置き、その上に感光性樹脂層5を積 層し、これにベースフィルム?を重ねる。その後、感光 性樹脂版の厚みを決めるためにセットされたスペーサー 9の上に置かれた上部透明基板2を通して活性光を照射 して版の基部を形成させるためのバック露光を行い、次 に下部透明基板1側からネガフィルム3を介して活性光 を照射してレリーフ重光を行ない、現像、後露光及び乾 燥処理して版を得る方法も広く用いられている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の

版を製造すると、近年生産性を重視する結果、感光性樹 脂の感度(一定の活性光エネルギーで硬化する度合い) が高くなる傾向にあり、更に前記したように製版装置の 光源強度が高まった事により、画像再現性が低下する (原稿寸法に対して版面寸法が拡する) 傾向が強くなっ てきた結果、版面ゲイン及び印刷時のゲイン(原稿に対 する画像の太り)が大きくなるのを免れない。

【0006】従来、このような欠点を克服するために、 版を二層構成とし、版面側感光性樹脂の感度を低下させ 10 る方法(いわゆるキャップ版、特公平4-34147参 照)等が用いられてきたが、効果上の限界があり、必ず しも満足のしうるものではなかった。そこで本発明はこ のような従来方法による欠点を克服し、細線点面像や白 抜き画像での版面ゲインの少ない版を簡単に製版する勢 置を提供することを目的とするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 について鋭意検討した結果、レリーフ露光光源強度を5 0%以上減光するための手段を用いて、製版を行うこと 空等の手段により密着して置き、その上にボトムオープ 20 により、上記課題が解決できることを見出した。すなわ ち、本願は以下の発明を提供する。

- (1) 主鱰光光源強度を50%以上減光するための手段 を用いて露光することを特徴とする感光性樹脂版の製造
- (2) 4 mw/c m 以上の主露光光源強度を有する感 光性樹脂版製版装置において、主轄光光源強度を50% 以上減光するための手段を設けたことを特徴とする感光 性樹脂版製版装置。

【0008】本願発明の異体的な実施態様としては、

(a) 下部透明基板の上にネガフィルム、カバーフィル ム、液状感光性樹腫、ベースフィルム、マスキングフィ ルム、上部透明基板をこの順序に積層し、先ず上部透明 基板を通してマスキング露光を行ない、次いで下部機関 基板を通してて、レリーフ露光を行ない、更にマスキン グフィルムを除去した上で、上部透明基板を通してバッ ク露光を行なった後、未硬化の液状感光性樹脂を除去し て感光性樹脂版を作成する方法、または、(b)下部透 明基板の上にネガフィルム、カバーフィルム、液状燃光 性樹脂、ベースフィルム、上部透明基板をこの順序に積 層し、先ず上部透明基板を通してバック露光を行ない、 次いで下部透明基板を通してレリーフ露光光源強度を5 0%以上減光するスクリーンを透してレリーフ露光を行 なった後、未硬化の液状感光性樹脂を除去して感光性樹 **贈版を作成する方法が挙げられる。**

【0009】本願発明の製版方法においては、例えば、 特公昭52-7761号、特開昭60-191237 号、特開昭63-88555号、特開平1-24524 5号、特開平7ー295218号公報等で示される、液 状態光性樹脂を使用する事ができ、また特開昭63-9 技術でダンボール印刷等で一般的に用いられている印刷 50 6661号公報で示される感光性樹脂版装置を使用する

【0010】通常、版厚が4mm以上のいわゆる厚手版 を製造する場合は、先ず図1のように、透明基板1の上 にネガフィルム3及びカバーフィルム4を重ねて置き、 透明基板1に加工された穴・溝及び真空配管によりネガ フィルム3、カバーフィルム4を透明基板1に真空密着 し、その上に感光性樹脂5を積層する。次いでベースフ ィルム6とマスキングフィルム7を重ねる。その後、感 光性樹脂版の厚みを決定するためにセットされたスペー サー8.9の上に透明基板2を乗せ、この透明基板2を 10 通して活性光を照射してレリーフ部分の基部を形成させ るための背面電光(マスキング電光)を行ない、次いで 画像のレリーフ部分を形成させるために透明基板 1 側か らネガフィルム3を介して活性光を照射するレリーフ閣 光をレリーフ光源と透明基板1の間に配設された活性光 を50%以上減光する減光スクリーン12を介して行な う。次にマスキングフィルム 7 を取り除いて、形成され たレリーフ部とベースフィルム6とを固定させるための バック露光を透明基板2側から行なう。

脂版を製造する事も可能である。次に、適当な洗剤で未 硬化の感光性樹脂を洗浄除去し、後露光及び乾燥処理を 施す事により、印刷版が得られる。又、通常版厚が4m m未満の比較的薄い版を製造する場合には、上記したマ スキングフィルム7を使用しないで、先ず透明基板2を 通して版全面にレリーフ部分の基部を形成させるための 背面露光(バック露光)を行ない、次いで画像のレリー フ部分を形成させるために透明基板1側からレリーフ露 光を行なう方法が行なわれる。

【0012】このようにして得られた印刷版は、従来の 30 方法によって製造された版に比べて、特に細線点や白技 き細線点等微細な画像の版面ゲインが少なく、原稿に対 して高度の再現性を有する印刷画像を与えることができ る。レリーフ光源強度の減光率としては、通常50%か ら80%の範囲、好ましくは55%から70%の範囲 が、従来に比べての製版時間の延長が過大とならない、 有効性・実用性の高い条件である。

【0013】この製版に使用される透明基板としては、 ガラス及びクリスタル、アクリル樹脂、ポリカーボネー ト樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂などのプラスチックや透明 40 示す。 セラミックが用いられる。本発明に使用される主露光光 源強度を50%以上減光する手段としては、減光スクリ

ハニカム又は格子状ルーバー、織物等の材質のものが用 いられる。

【0014】本発明によれば、低い強度の活性光でレリ 一フ(画像)露光が行なわれる事により、露光中の感光 性機能内や上下透明基板の表面での活性光の過度の散乱 や反射が緩和され、それにより画像エッジの感光性樹脂 の光硬化が減退(減速)される事により、版面ゲインが 極小化した版を製造する事ができる。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施例に基づき具 体的に説明する。

[0016]

【実施例1】高精度に研磨されたパイレックスガラス製 下部硬質透明基板の上にネガフィルム及びカバーフィル ムを介して液状感光性樹脂APR(登録商標)F-30 0 (旭化成工業株式会社)を積層して厚さ7mmの感光 性樹脂層を形成させ、その上にポリエステルベースフィ ルム及びマスキングフィルムを介して高精度に研磨され 【0011】また、パック露光を行なわないで感光性樹 20 たパイレックスガラス製上部硬質基板を載置した。2枚 の硬質基板の間隔はスペーサにより保持した。次いで上 硬質基板より真空吸引して、ベースフィルム及びマスキ ングフィルムの密着性を保ちながら3分間保持した後、 上部透明基板及びマスキングフィルムを通して活性光を 照射してマスキング露光を150秒間行なった。その 後、下部透明基板及びネガフィルムを通して、活性光を 60%減少するステンレスネット製スクリーンを介して 活性光を照射するレリーフ露光を300秒間行ない、次 いで、マスキングフィルムを除去した。

> 【0017】次に、上部透明基板を透して活性光を照射 するバック露光を20秒間行ない、画像形成露光を完了 した。このようにして露光処理した感光層を常法に従っ て洗浄液で洗い出し、現像したのち、後露光し、乾燥す ることにより、版厚7mmの印刷版を得た。この版の版 面画像再現特性を表1に示す。

[0018]

【比較例】実施例 1 において、減光スクリーンを設けず 120秒レリーフ舞光を行なった以外は、実施例1と全 く同様にして版厚7mmの印刷版を得た。結果を表1に

[0019]

【表1】

(4)

特開平11-84634

5	光觀]	i k	原面面像再現性			
	上 マスキング バック	下 レリーツ	ハイライト 188μ	独立能 504 µ	4 7	a) a # a #
	(%)	(%)	(µ)	(μ)		[集度]
実施例1	100	4 0	185	487	457	203
比較例 1	100	100	178	619	427	224
3	改善效果			8 1	27	ΔΙΙ

[0020]

【実施例2】実施例1と間様の方法で、60%の滅光率 を有する樹脂製フィルムを介して300秒間のレリーフ 露光を行なった以外は、実施例1と全く同様にして版を 得た。この版の版面画像再現性は、実施例1の版と同様 20 3. ネガフィルム に版面ゲインの少なく、原稿に対して高度の忠実度の印 刷画像を得る事ができた。

[0021]

【発明の効果】本発明により、装置の大幅な改造をする 事なく、また作業者の負担を増す事なく、画像の版面ゲ インが少ない、原稿に対する忠実度の高い印刷画像を与 える感光性樹脂版が簡単に得られるので、本発明は、ダ ンボール印刷用、フィルム印刷用、ラベル印刷用などの 印刷版の製造方法及び製版装置として好適である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の減光スクリーンを使用した場合の感光 性樹脂版の露光工程の説明用断面図。

【図2】減光スクリーンを使用しない場合の感光性樹脂 版の露光工程の説明用断面図。

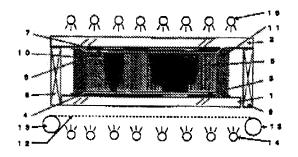
【図3】本発明の滅光スクリーンを実装した感光性樹脂*

* 版製版装置の外観図。

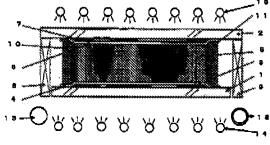
【符号の説明】

- 1. 下部透明基板
- 2. 上部透明基板
- 4. カバーフィルム
- 5. 感光性樹脂層
- 6. ベースフィルム
- 7. マスキングフィルム
- 8. 9. スペーサー
- 10.11.スポンジテープ
- 12、減光スクリーン
- 13. 減光スクリーン巻き取りロール
- 14. 下部 (レリーフ) 光源
- 30 15. 上部光源
 - 21. 上部光源
 - 22. 下部光源
 - 23. 樹脂成型キャリッジ
 - 24. 操作パネル

[図1]



[図2]



(5)

特開平11-84634

